# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-229757

(43)Date of publication of application: 26.09.1988

(51)Int.CI.

H01L 29/78 H01L 27/04 H02H 9/02 H03F 1/52

(21)Application number: 62-062651

(71)Applicant: NIPPON DENSO CO LTD

(22)Date of filing:

19.03.1987

(72)Inventor: TSUZUKI YUKIO

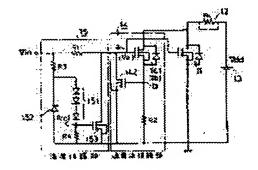
YAMAOKA MASAMI

# (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To enable a power semiconductor element to be protected against overcurrent and, further, to be protected effectively against thermal breakdown, by forming a simple over-current protection section and a temperature protection section on a semiconductor substrate on which the semiconductor element is provided.

CONSTITUTION: On a semiconductor substrate provided for example with a power semiconductor element 11 that generates heat during operation, there is further provided an overcurrent protection section 14 for limiting electric current conducted through the semiconductor element 11, and a temperature protection section 15 for detecting increased temperature of the semiconductor element 11 and controllably interrupting operation of the semiconductor element 11. Accordingly, in case that overcurrent is going to flow through the semiconductor element 11, it is limited to a predetermined relatively small current value and the



semiconductor element 11 is operated with large power with the small current value. Under such conditions, the temperature of the semiconductor element 11 can be increased in a relatively short period of time. Such increased temperature is detected by the temperature detection section 151 and current is controllably interrupted. In this manner, the semiconductor element can be protected efficiently.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本園物許庁 (JP)

許 超(B2) 公

(11)特許出國公告發号

特公平8-34222

(24) (44)公合日 平成8年(1996) 3月29日

(51) Int.CL\*

鐵別定号 广内整理器号 PΙ

技術表示的所

HOIL 21/336

9066-4M

HO 1 L 29/78

658 L

発明の数1(全 5 頁)

(21)出學香号	特職用62-62651	(71)出版人 9999999999 日本電鉄株式会社
(22)出職日	昭和62年(1987) 3月19日	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 (72)発明者 都施 冷央
(65)公頃香号 (43)公間日	<b>幹側昭63-229757</b> 昭和63年(1988) 9 月26日	爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 芸様式会社内
		(72) 発明者 山岡 正美 愛知県州谷市昭和町1丁目1番地 日本電 接続式会社内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (5)2名)
		警查官 今井 淳一
		(56)参考文武 特別 6867-130468 (JP, A) 特別 0855-117267 (JP, A) 特別 6860-100469 (JP, A)

(54) 【発明の名称】 半導体装置

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】半等体基板上に形成され、入力電圧により 制御されて負荷に供給される電流を副御する半導体素子 Ł.

上記半導体基板上に形成され、上記半導体素子に並列に 配設されると共に、上記半導体素子に所定値以上の過電 流が流れると上記入力電圧を制御して上記半導体素子に 流れる電流を調阻する過電流保護手段と、

上記半導体基板上に形成され、この基板の温度変化を検 出する温度検出素子と、

この温度検出素子で上記半導体基板の温度の上昇が検知 された状態で、上記半導体素子の動作を遮断する温度保 設調剤手段とを具備し、

上記半導体素子に過電流が流れる状態で、上記過電流保 競手段の作用により上記半導体素子に流れる電流を制限

して、上記過電流が流れるときよりもより上記半導体素 子がより発熱する状態として上記半導体基板の温度を上 昇させ、上記温度保護制御手段でこの温度上昇が検知さ れるようにして、上記半導体業子の遮断動作がされるよ うにしたことを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

### [産業上の利用分野]

との発明は、特に電力用半導体装置に係るものであ り、過電流保護機能を有する半導体装置に関する。 [従来の技術]

電力用の半導体装置にあっては、その負債が短絡する ような状態となった場合。上記半導体鉄匠に過大な負荷 電流が流れるようになるものであり、電力用半導体装置 にとって致命的な損傷を受けることがある。したがっ

て、上記負荷が短絡して半導体装置に過大な電流が流れ

るような状態となった場合でも、この半導体装置を破壊 から保護することが必要である。このような半導体装置 を過電流から保護する手段としては、通常この半導体装 置に過電流保護回路等を外付けで接続するようにしてい るものであり、この外付けの保護回路で過電流を検出 し、半導体装置の動作を遮断制御させるようにしている ものである。

しかし、半導体整歴に対して、さらに外付けで保護回 路を接続設定することは、システムの構成を大形化する のみならず、充分な信頼性を得ることが困難である。し 10 ために、この半導体素子11を形成した同一の半導体基板 たがって、システムの小形化、コストダウン、さらに位 類性を高めるために、電力用半導体装置のチップ内に過 電流保護機能を内蔵させるようにした。複合機能素子が 望まれている。

このような複合機能素子としては、例えば米国のモト ローラ社より発表されたものがあるが(1985 IEEE Po mer Electronics Specialists Conference P229~2 33) この関発された第子にあっては過電流保護機能部 と電力用半導体素子部を非常に複雑な素子構造で作って いるものであり、このため寄生動作が生じ易いものとな 20 り、また充分な信頼性を得ることが困難である。

#### [発明が解決しようとする問題点]

との発明は上記のような点に鑑みなされたもので、充 分に闘単に構成できるようにして、1つの半導体芸板上 に電力用半導体素子と共にこの半導体素子を保護する級 能部が設定され、半導体素子に過電流が流れる状況でに の半導体素子が返やかに発熱されて、上記半導体素子が 効果的に信頼性の高い状態で過電流から保護されるよう にする複合級能半導体装置とされるようにした半導体装 麗を提供しようとするものである。

## [問題点を解決するための手段]

すなわち、との発明に係る半導体装置にあっては、例 えば時作時に発熱するようになる電力用半導体素子を形 成した半導体器仮上に、上記半導体界子に流れる電流を 制限する過電流保護部を形成するもので、この過電流保 語部は上記半導体素子と並列にされると共に共通に入力 管圧で制御される例えばパワーMOSで構成され、半導体 景子に過電液が流される状態で半導体素子の制御電圧が **制限されてこの半導体素子の発熱が促進され、上記半導** 体蓄板の温度が上昇したときにこれを検知して、上記半 導体素子を遮断調節する温度保護部を形成させるように したものである。

## [作用]

上記のように構成される半導体装置にあっては、半導 体素子に流れる電流量が常時監視されているものであ り、過電流が流れようとするときに予め設定された比較 的小さな電流値に制限されるようになって、小さな電流 値で半導体素子が大電力で動作されるようになる。この ような状態では半導体素子の温度が比較的短時間で上昇 知され、半導体素子に流れる電流が遮断制御される。す なわち、効率的に半導体素子の保証動作が実行されるよ うになり、信頼性が効果的に向上されるものである。 [発明の実施例]

以下、図面を参照してこの発明の一実施例を説明す る。第1図は電力用半導体鉄匠の回路構成を示すもの で、パワーIDSによって構成される電力用半導体業子11 は、負荷12に供給される電源13からの電力を制御するも のである。そして、このような半導体素子11を保護する に、過電流保護部14並びに温度保護部15が形成されるよ

上記過電流保護部14は、上記半導体素子11構成するパ ワーMOSの1/106~1/3000の僅かな領域について、ソース 魯師のみ分離した状態のパワーMOSよりなるトランジス タ141を有する。すなわち、入力端子に入力される電圧と mが上記半導体器子11およびトラジスタ141を構成する パワーMCGのゲートに、抵抗Rtを介してa点の電位で共 通に供給されるようになるものであり、またドレイン電 - 怪は共通に負荷12に接続されるようになっている。そし て、このトランジスタ141のソース電径は、抵抗R2を介 して接地されるようにする。また、トランジスタ141の ゲートとなる 8点には、トランジスタ142が接続されて いるもので、とのトランジスタ147は上記抵抗R2の過子 電圧となる点bの電位で副御されるようにしている。

上記温度保護部15は、上記入力電圧Vinが抵抗R3を介 して供給されるようになる複数のポリシリコンダイオー ドの直列回路でなる温度検出案子151を備え、この温度 検出索子151は抵抗R4を介して接地されるようにする。 そして、上記道度検出素子151と抵抗RSとの直列回路に 並列にして、ツェナーダイオード152を接続し、上記直 列回路に定電圧が印加設定されるようにしている。

また、この保護部15にはトランジスタ153が設けられ ているもので、このトランジスタ153は上記8点と接地 点との間に接続され、そのゲート電極は上記温度検出業 子151と抵抗R4との接続点でに接続されている。

とのように構成される半導体回路は、第2図に示すよ うな1つの半導体基板で上に形成されるようにしてい る。すなわち、この半導体養板20はその中央部に位置し て制砂領域にが設定されるようにし、この制御領域にを 取囲むようにしてパワー循域22が形成されるようにす る。そして、上記制御領域21に過電流保護部14および温 度保護部15が形成されるようにしているものである。23 は外部導出用のボンディングバット部である。

第3図は上記半導体装置の具体的な構成状態を示して いるもので、特に温度検出素子151および抵抗R1~R4 は、半導体基板20上に形成された酸化シリコンによる絶 緑膜25上に形成された、多格晶シリコンダイオードおよ び多結晶シリコン抵抗によって構成されるようにしてい されるようになり、この遺ぼ上昇状態は温度検出部で検 50 る。そして、半導体素子11が発熱した場合に温度上昇さ

れる半導体基板26の温度を、その中央部分で検出させる ようにしているものであり、この温度検出部さらに抵抗 **煮子部を、半導体基板の上で他のトランジスタ等と分離** されるよう絶縁膜25上に形成するようにしているもので ある。ここで、パワー領域23に形成される半導体素子11 等のパワーMDSは縦型に構成され、制御領域21に形成さ れるトランジスタ142は構型に構成されるようにしてい

すなわち、上記のように構成される半導体装置におい て、電力用半導体素子11に大きな電流が流れるような状 19 3V×44A=132W 窓となると、この半導体素子11と並列的に設定されるト ランジスタ141にも大きな電流が流れるようになり、返 抗配にも過大な電流が流れるようになる。したがって、 点bの電位Vbが大きくなり、この電位がN型チャンネル MDSでなるトランジスタ142の間値電位に建すると、トラ ンジスタ142のチャンネルが形成されるようになり、と のトランジスタ142に電流が流れるようになって、上記 点aの電位vaが低下されるようになる。点aの電位vaが 低下するとトランジスタ141のゲート電圧が低下すると とになり、したがってこのトランジスタ141の電流能力 も低下するようになる。

とのような動作には、トランジスタ11および141の分 割比、抵抗収の値、トランジスタ142の閾値電圧、トラ ンジスタ142の抵抗値と抵抗配の抵抗値との比率等の回 路定数で決まる安定点が存在する。したがって、この安 定点に対応した最大電流が決定されるようになる。

第4図で示されるように、半導体素子11のみの電流能 力は、ドレイン電圧の増大にしたがって際限なく増大す る。これに対して上記のように作動する過電流保護部14 を設定するように構成すると、第5回で示すように正常 30 る。 状態での使用領域であるドレイン電圧ZVまでは、半導体 第子13の単体の場合と全く同一の電流能力を有するもの であるが、ドレイン電圧がこれを越えた場合には、ドレ イン電流がほぼ一定に制限されるようになる。

すなわち、負荷12が破除で示すように短絡されたよう な場合であっても、この負荷12に電流を供給する半導体 | 孟子11である一定の電流に制服されるようになるもので あり、半導体素子11さらに配線系を、過大電流による損 傷から保護できるようになるものである。

またこの半導体装置にあっては、同一基板上に形成さ れる温度保護部19が設定されている。すなわち、半導体 景子15が発熱し半導体基板20の温度が上昇されるように なると、この温度上昇を温度検出素子151が検出するよ うになる。そして、基板2000温度が特定される温度以上 に上昇されると、点cの電位Vcが上昇するようになり、 この電位Vcがトランジスタ153の関値電圧以上になる と、このトランジスタ153にチャンネルが形成されて導 通するようになり、点aの電位Vaが低下されるようにな る。したがって、半導体素子11の動作は超筋されるよう になり、この半導体素子11は熱破壊から保護される。

上記のような過電流保護部14が設定された場合の、こ の半導体素子11の電流-電圧特性は第5図で示すように なる。したがって、角筒12が短絡された場合の半導体景 子11の実行的な負荷抵抗を0.2Qとした場合。この半導 体索子11のソース・ドレイン間に60別される電圧は、こ の図から明らかなように約2Vとなる。との場合の消費電 カは

7V×24A = 168W

となり、半導体系子11単体の場合の消費電力

に比較して大きくなる。したがって、上記のように過電 流劇限をした場合においては、半導体素子11の反熱が早 くなるものであり、例えば温度保護部のみを設定した場 合に比較して短時間に基板20の温度が上昇されるように なり、湿度保護部15の動作によって負荷短絡電流を返断 できるようになる。

また、温度保護部のみが設定された場合にあっては、 半導体素子11のオン抵抗値 (Ron) の減少にしたかっ て、この半導体素子11の発熱量が減少するようになり、 20 このため負荷遮断までに多くの時間を必要とするように なる。したがって、さらに半導体素子11並びに配除系統 に熱負荷が作用するようになり、これらが損傷を受ける 度合いが高くなって、上記オン抵抗値 (Ron) の低減化 が困難となる。

しかし、真餡倒で示されるように温度保護部15と共に 過電流保護部14分設定されることによって、半導体素子 11のオン抵抗 (Ron) には関係することなく、制限電流 値によって電流量が決定されるものであるため、発熱か ちの保護動作が効果的に実行されるようになるものであ

尚、真施例ではNチャンネルのトランジスタによって 説明したが、これはPチャンネルトランジスタで構成す るようにしても同様に実施できるものである。 「発明の効果)

以上のようにこの発明に係る半導体装置にあっては、 電力用の半導体素子の形成される半導体基板上に、 閉単 な過電液保護部および温度保護部を形成することによっ て、上記半導体素子に流れる電流値は比較的小さな値に 制限されるようになり、小さな電流で半導体素子を大電 49 力で動作できるようになる。したがって、負荷が短絡し たような場合、半導体素子の温度が比較的短時間で上昇 されるようになって、温度保護部での保護動作が短絡率 故等の発生から遠やかに実行されるようになり、過大電 流からの半導体素子の保護」さらに熱磁線からの保護動 作が効果的に実行されるようになる。したがって、電力 用の半導体装置の信頼性が踏束に向上されるものであ

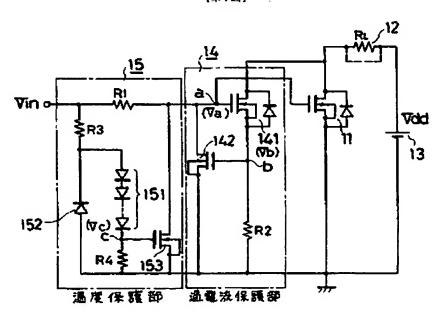
#### 【図面の簡単な説明】

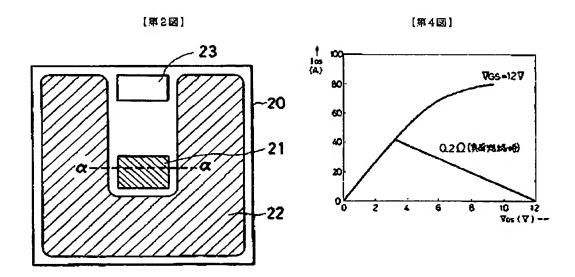
賃1回はこの発明の一実施例に係る半導体装置を説明す 50 るための回路構成図、第2図は上記半導体装置の基板の (4)

**特公平8-34222** 

領域配置状態を示す図、第3図は上記第2図のα-α線 に対応する断面梯成図、第4図および第5図はそれぞれ 上記半導体装置の動作状態を説明するための半導体素子\* \*のドレイン電圧に対するドレイン電流を示す図である。 11……半導体素子、12……負荷、14……過電流保護部、 15……温度保護部、151……温度検出呆子。

【第1図】





**特公平8-34222** 

